

仕様

装置筐体	幅 590mm × 奥行き 535mm × 高さ 420mm (コーティングヘッドを開いた全体の高さ: 772mm)
重量	36 kg (梱包重量: 59kg)
梱包寸法	幅 730mm × 奥行き 630mm × 高さ 690mm
作業チャンバー	ホウケイ酸ガラス 内径 300mm × 高さ 127mm (ロングチャンバー 214mm)
ディスプレイ	幅 115.5mm × 高さ 86.4mm (有効領域)、640 RGB × 480 (ディスプレイフォーマット) 容量式タッチカラーディスプレイ
ユーザーインターフェース	タッチスクリーンボタンを備えたフルグラフィカルインターフェースで、直近の1000回のコーティングのログ取得やメンテナンス時期通知の機能を備えています。
スパッタターゲット	ディスクタイプφ57mm × 0.3mm 厚のクロム (Cr) ターゲット 3枚を標準装備。
試料ステージ	6 インチ (150 mm), 8 インチ (200 mm) ウエハ対応フラット回転ステージが標準付属。回転速度 14-38 rpm。他のステージも要望に応じて提供可能です。
真空	
ロータリーポンプ	5m ³ /hr の二段ロータリーポンプ (自動リーク付き)。 オイルミストフィルター、真空ポンプ用ホース付属。
ターボポンプ	内部実装 70 L/s 空冷式
真空測定	ピラニゲージが標準付属。オプションでフルレンジゲージを利用可能。
到達真空度	5 × 10 ⁻⁵ mbar*
スパッタ真空範囲	5 × 10 ⁻³ ~ 1 × 10 ⁻² mbar
プロセス	
スパッタリング	スパッタ電流 シングルターゲット: 1 ~ 140mA, トリプルターゲット: 60 ~ 420mA (オプションのFTMによる) 所定の厚さまたは内蔵のタイマーでスパッタリングします。 最大スパッタリング時間は60分です。 (真空を保持したまま一度で成膜可能な時間。自動クーリングの時間による。)
ビジュアルステータスインジケータ	大型のマルチカラーステータスインジケータライトによって、装置の状態が視覚的に表示され、離れた場所でプロセスの状態が簡単にわかります。 インジケータLEDは、以下の状態を示します。 <ul style="list-style-type: none"> ● 初期化 ● コーティング進行中 ● プロセス動作中 ● プロセス完了 ● アイドル ● プロセスが問題発生で終了 プロセス完了は、オーディオサウンドでも通知されます。

* 乾燥窒素ガスで事前ボンピングした後のクリーンな機器内でのボンピングシステムの典型的な到達真空

コーティングはこれで解決!

Q300TT PLUS

トリプルターゲットスパッタリング
最大φ200mm サイズまでの試料用



最大φ200mm までの大型試料や複数の小型試料に適した Q300TT Plus は、大型チャンバーのターボポンプ式コーティングシステムで、直径 8 インチ / 200mm までのシングル大型試料や、複数の同径またはより小さい試料のスパッタリングに最適で、薄膜アプリケーションおよび SEM/FE-SEM に最適です。

個々の大型試料または複数の試料を均一に蒸着するために、3つの個別のスパッタリングヘッドが装備されています。小さな試料を経済的にコーティングするために、「シングルターゲット」モードを選択することができます。Q300TT は、走査型電子顕微鏡 (SEM) および薄膜アプリケーション用に、様々な貴金属および酸化しやすい金属をスパッタするように設計されています。

Q300TT Plus には、3枚のφ57mm × 0.3mm クロム (Cr) ターゲットが標準で付属します。

注意: 各スパッタリングヘッドで3種類の異なるスパッタリング金属を連続してスパッタすることはできません。
連続コーティングについては、Q300TT D Plus デュアルターゲットスパッタリングシステムを参照してください。



推奨するアプリケーション

- 高倍率 SEM
- ウエハ検査
- SEM 用試料の複数処理
- FIB 用保護 Pt 膜
- 腐食、摩擦、摩耗保護膜の研究開発
- 医療機器の保護膜

製造元

Quorum

お問い合わせ先

ADS 株式会社 アド・サイエンス

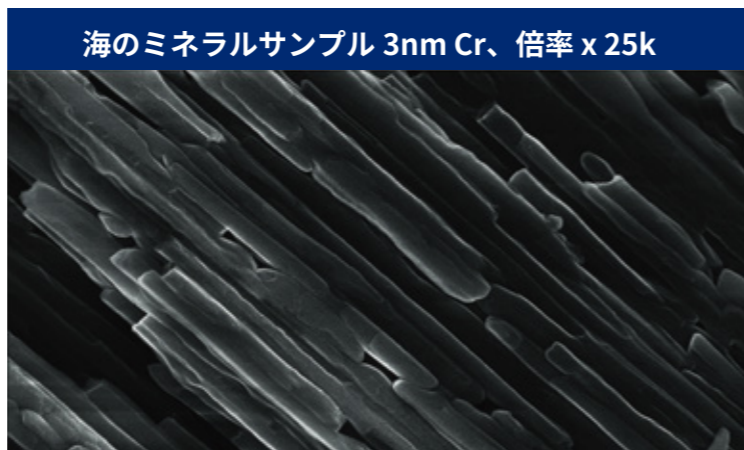
〒102-0071
東京都千代田区富士見2-7-2 ステージビルディング13階
TEL 03-6824-4510 <https://www.ads-img.co.jp>

※本カタログは改良のため予告なく変更することがあります【20210409】

Q300T T Plusの特徴

低温マグネトロンスパッタリング

スパッタコーティングは、様々な用途で広く使用されている技術です。高電圧、低真空、非自動化といった条件下でもプラズマを生成し金属をスパッタすることはできます。しかしその場合、試料が加熱され、プラズマと試料との相互作用で損傷を引き起こす可能性があります。電子顕微鏡の用途には適していません。Q300T T Plus は、ターボ分子ポンプの圧力に最適化された低温強化プラズママグネトロンと、低電流および堆積コントロールを組み合わせることで試料を保護し、均一なコーティングが行われるようにします。Q300T T Plus は、酸化する金属および貴金属をスパッタリングするように設計され、簡単に交換できるディスクタイプ（直径 57mm）のターゲットを使用します。Q300T T Plusは、3枚のクロム（Cr）スパッタターゲットを標準付属しています。他のターゲットオプションには、Au/Pd、Pt/Pd、Pd、Pt、Cu、Ir、W、ITO、Al などがあります。他のターゲットも要望に応じて提供可能です。



アルミニウムスパッタリング用パルスクリーニング

アルミニウム（Al）は、除去が困難な酸化層を急速に形成しますが、Q300T T Plus は、酸化物の除去時間を短縮して、ターゲットの過度のプレスパッタリングを防止する特別な Al レシピを備えています。

薄膜厚モニター

Q300T T Plus には、試料上にコーティングされる素材の圧みをコントロールするために、チャンバー内に配置されたクリスタルモニターで膜圧を測定する薄膜厚モニター（FTM）を装着できます。（オプション）

防爆シリンダー付きの着脱可能チャンバー

ガラスチャンバーは着脱可能で、ベースおよびトッププレートにも手が届きやすく、洗浄が容易です。ユーザーは必要に応じて、敏感な試料のクロスコンタミネーションを避けるためにチャンバーを素早く交換することができます。オプションのロングチャンバーでは試料のダメージを低減し、スパッタリングの均一性を向上させ、より高さのある試料にも対応することができます。

トリプルターゲットスパッタリングシステム

Q300T T Plus は、個々の大型試料または複数の試料を均一にコーティングするために、3つのスパッタリングヘッドを搭載しています。小さな試料を経済的にコーティングするために、「シングルターゲット」モードを選択することもできます。Q300T T Plus は SEM、FEG-SEM 検査用の大型試料の準備に理想的なコーターです。均一なコーティングを確実にするために、回転試料台と3つの個別のマグネトロンターゲットアセンブリを搭載しており、低電圧を使用することによってプロセスの効率が向上しています。

安全性

Q300T T Plusは CE規格に準拠しています。

- すべての電子部品はカバーで保護されています。
- 防爆PET シリンダーは、チャンバーの破損時にユーザーが負傷するのを防止します。
- チャンバーが開かれた場合、ユーザーが高電圧にさらされるのを防ぐために、真空インターロックによって成膜ソースの電力を切断します。
- ソースヘッドカバーが開かれた場合、電源インターロックによって電力を切断します。
- 過熱防止機能により電力を遮断します。

トリプルターゲットスパッタヘッドと薄膜厚モニターオプション



複数のユーザーがコーティングレシピの入力と保存ができるようにし、現在の使用状況に応じてレシピをユーザーごとに並べ替える新機能を備えています。どのインサートが装着されているかを自動的に検出し、そのプロセスの適切な動作設定とコントロールを表示します。（インテリジェントシステムロジック）システムは、ターゲット材料の確認をユーザーに促して、その材料について適切なパラメーターを自動的に選択します。直観的なソフトウェアによって、経験の浅い作業員や使用頻度の低い作業員でも、自分のプロセスデータを迅速に入力して保存することができます。初期設定で、多数の典型的なスパッタリングおよびカーボンコーティングプロフィールがすでに保存されていますが、ユーザー独自のプロフィールも作成することができます。一定時間内に真空が達成されなかった場合はソフトウェアが検出してプロセスが停止するため、真空漏れが発生した場合でもポンプは過熱から保護されます。

大幅に更新された新 UI

- 容量式タッチスクリーンによる、さらに簡単に優れた使用感
- 最新のスマートフォンスタイルのインターフェイスを使用した、ユーザーインターフェイスソフトウェアの大幅な改良
- わかりやすい状況依存ヘルプ画面
- USB インターフェイスにより、ソフトウェアの簡単なアップデートと、レシピファイルのUSBメモリへのバックアップ / コピーが可能
- 日付、時刻、パラメータを含んだプロセスログファイルをExcelなどでの解析用にUSBポートを介して csv 形式でエクスポート可能
- USB メモリに1000を超えるレシピを保存可能（16GBの場合）
- 高速で応答性の高いディスプレイを実現するデュアルコアARMプロセッサ

より小型のチャンバーモデルも入手可能です

Q150R Plus

タングステン / LaB6 SEM および卓上 SEM での使用に適した自動スパッタおよびカーボンコーター

Q150T Plus

ターボ分子ポンプ搭載 広範囲の用途で利用可能なスパッタおよびカーボンコーターアプリケーション向け自動カーボンコーター

Q150V Plus

超精密コーティング向けの高真空自動スパッタおよびカーボンコーター 到達真空度は 1×10^{-6} mbar

Q300T T Plus は 200 mm のウエハに対応可能

